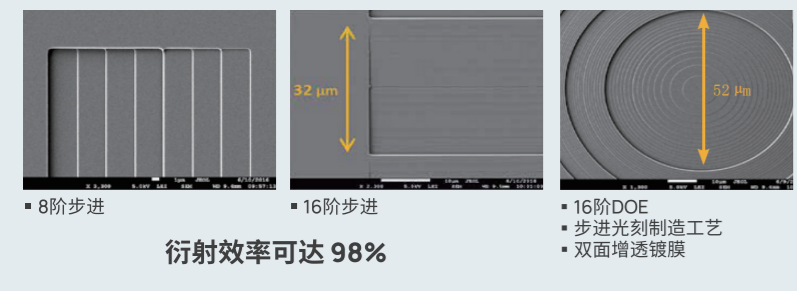
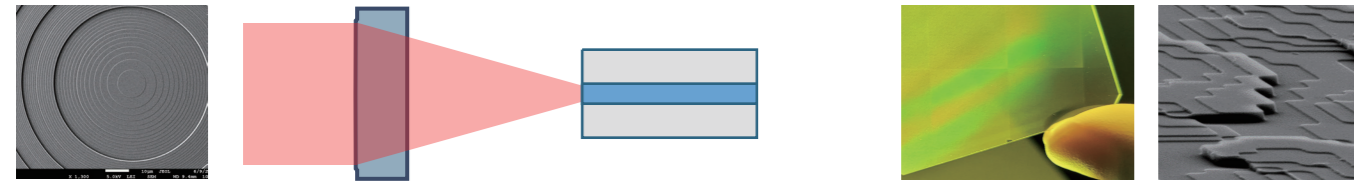


## 衍射光学元件 (DOE)



技术指标	
材质	熔融石英, silicon
透镜台阶	2 - 16阶
适用波长范围	190 nm - 5 μm
最小特征尺寸	500 nm - 1 μm
叠加准确度	< 70 nm



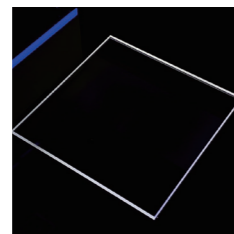
使用外观“非常平整”的DOE进行光纤耦合

用于深紫外准分子激光光束整形的DOE

## 平面光学



微棱镜	
技术指标	
尺寸	2 - 0.3 mm
角精度	30"
平面度	1/10λ @ φ 50 mm
表面粗糙度	0.2 - 0.6 nm
表面质量Quality	MIL 20/10 / ISO 3x0.1, L0.02



窗口片	
技术指标	
尺寸	2 x 2 mm - 1200 x 300 mm
平面度	1/10λ @ φ 150 mm
表面粗糙度	0.2 - 0.6 nm
表面质量	MIL 20/10 / ISO 3x0.1, L0.02

## 精密镀膜 + 表征分析

炬光科技拥有镀膜设计、研发和加工能力以及薄膜分析和测定能力，可提供从深紫外光(DUV)、可见光(VIS)到红外(IR)波段应用的不同类型镀膜。光学元件在标准的洁净室环境中经过超声波清洗、镀膜和检验，符合ISO定义的相关应用对薄膜性能、耐候性和寿命要求，甚至车规级使用要求。

### 镀膜范围：UV 248 ~ IR 3000 nm

- 增透 (AR)
- 带通滤波
- 偏振膜
- 高反 (HR)
- 分光膜

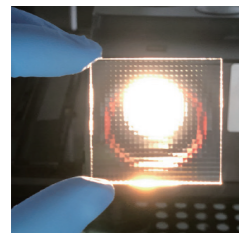
### 膜层表征分析

- 膜层缺陷分析
- 膜层应力分析
- 膜层吸收和LIDT分析

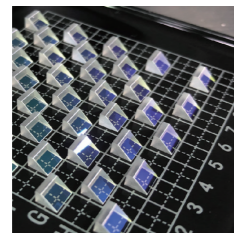
### LIDT测量能力及服务\*

技术指标	
波长	355 / 532 / 1064 nm
激光模式	脉冲式
激光频率	10 Hz
脉冲宽度	10 ns
脉冲数量	200

\* 可为客户提供LIDT测试服务，收到样品3天内可出报告



带增透 (AR) 镀膜的微透镜阵列



带高反 (HR) 镀膜的微棱镜

## 公司简介

炬光科技为国家级高新技术企业，上海证券交易所科创板上市公司（股票代码：688167），成立于2007年9月，主要从事光子产业链上游的高功率半导体激光元器件和原材料，激光光学元器件，光子产业链中游的光子应用模块、模组、子系统的研发、生产和销售，重点布局光通信、汽车应用、泛半导体制程、医疗健康。炬光科技已发展成为全球高功率半导体激光器及应用领域有影响力的公司和品牌，目前在中国西安、东莞、海宁、韶关，德国多特蒙德，瑞士纳沙泰尔，新加坡拥有生产基地和核心技术团队。公司于2017年成功收购LIMO GmbH，2024年成功收购SUSS MicroOptics SA（现Focuslight Switzerland SA），同年成功收购ams OSRAM资产并拓展Heptagon品牌下的全球光子行业工艺和制造业务。

西安炬光科技股份有限公司

邮箱：sales@focuslight.com



www.focuslight.com

炬光科技  
深耕光学元件三十年



**炬光科技 -- 微纳光学器件一站式提供商，为客户需要提供更佳选择**

炬光科技拥有三十年微纳光学设计仿真经验及大规模制造能力，使用五种光学制造技术，为客户提供可靠、稳定，高精度、多元化的光学整形解决方案，覆盖众多行业和应用，配合快速客户响应和定制化服务，致力于成为您在微纳光学领域优质可靠的长期合作伙伴。

晶圆级同步结构化激光光学制造技术	光刻-反应离子蚀刻法 晶圆级微纳光学精密加工制造技术	精密模压	冷加工	压印精密微纳光学设计与加工制造技术
无机材料: 玻璃、熔融石英、硅、氟化钙等			玻璃基底聚合物 (PoG)	
高损伤阈值光学镀膜能力: 增透膜、高反射膜、分光膜、干涉滤光膜等(UV, VIS, IR)				

**光学整形 - 将合适的光子在合适的时间传递到合适的位置!**

<p><b>微纳光学设计与模拟</b></p> <p>高精度自由曲面微光学与光束整形系统</p>	<p><b>光场匀化技术</b></p> <p>可实现各种几何形状光斑的匀化输出</p>
--	--

<p><b>光束转换技术</b></p> <p>将极端不对称的光束转变为基本对称光束</p>	<p><b>光束转换器 (BTS)</b></p> <p>将对称光整形和转化为超均匀高能量密度线光斑</p>
--	--

**单透镜**

**快轴准直镜 (FAC)**

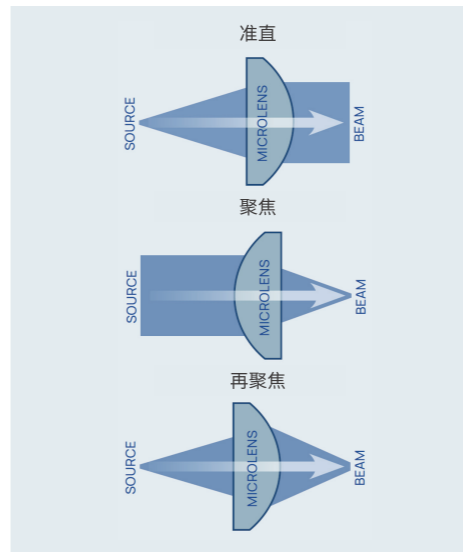
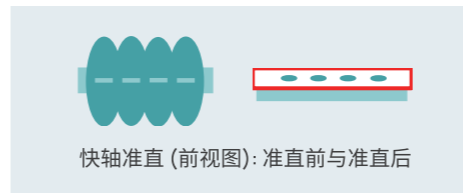
技术指标	
材质	高品质光学玻璃、熔融石英
有效焦距	0.11 - 7.7 mm, 可根据客户需求定制
后焦距	0.034 - 5.000 mm, 可根据客户需求定制
增透膜 (AR)	770 - 1070 nm, 790 - 990 nm, 400 - 480 nm

**光纤耦合器与准直器**

技术指标	
材质	熔融石英、硅
光束直径/输出	50 - 400 μm, 可根据客户需求定制
光纤/波导类型	SMF、MMF、LD、PIC、硅光子
透镜类型	圆形、柱面
透镜外形	球面、非球面、DOE
增透膜 (AR)	VIS, NIR

**聚焦透镜**

技术指标	
材质	Moldable materials (e.g. D-ZK3 or D-LAK6)
外径范围	1.5 - 45 ± 0.003 mm
透射偏心	30° - 90°
PV	0.2 - 1.0 μm
增透膜 (AR)	VIS, NIR



**一维透镜阵列**

**光纤耦合与准直阵列**

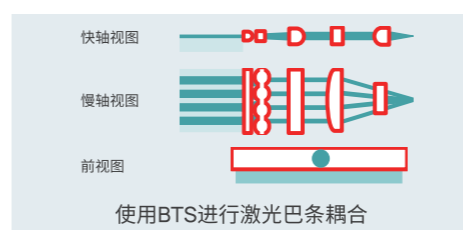
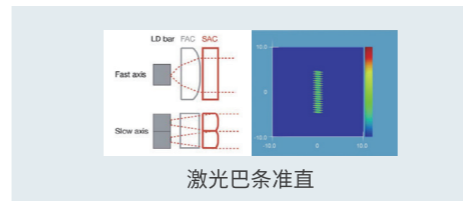
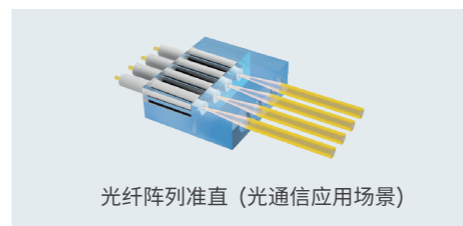
技术指标	
材质	熔融石英、硅
透镜尺寸	直径 0.02 - 1.5 mm, 中心厚度 0.25 - 3.0 mm
透镜外形	非球面
间距	127 / 250 / 500 / 750 μm 一维及二维阵列, 可定制
镀膜膜系	低损耗增透膜 (AR), 金属化处理

**慢轴准直阵列**

技术指标	
材质	光学玻璃、熔融石英
间距	0.4 / 0.5 / 1.0 mm
透镜结构	单面结构 (SAC arrays) 双面结构 (Telescope arrays)
增透膜 (AR)	VIS, NIR

**光束转换器 (BTS)**

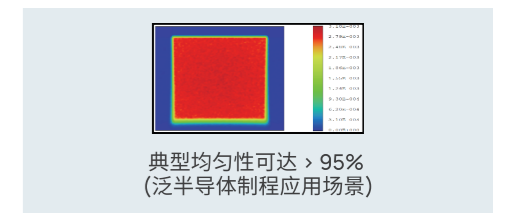
技术指标	
材质	光学玻璃、熔融石英
有效焦距	0.11 - 7.7 mm, 可根据客户需求定制
后焦距	0.034 / 0.052 / 0.090 mm
间距	0.2 / 0.225 / 0.4 / 0.5 mm, 可根据客户需求定制
增透膜 (AR)	420 - 465 / 790 - 990 / 600 - 700 / 1000 - 1600 nm



**二维面阵透镜阵列**

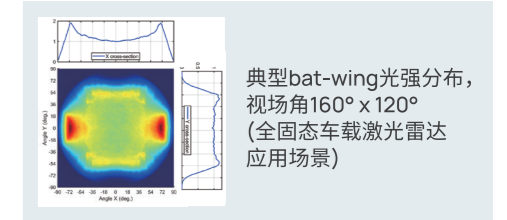
**光场匀化器**

技术指标	
材质	高折射率光学玻璃、熔融石英、硅、氟化钙、玻璃基底聚合物 (PoG)
透镜类型	柱面、圆形、六角形、方形
透镜排列	线形、矩形、蜂巢形, 可根据客户需求定制
镀膜膜系	增透 (AR)、高反 (HR)、镀铬、黑铬



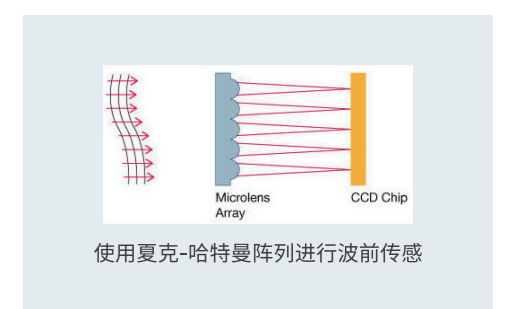
**光束扩散器**

技术指标	
材质	光学玻璃
视场角	双向方向可达 160°
工作温度	-40 °C - 150 °C
光强分布	Top-hat, cos-2, bat-wing (> 90% 均匀性)
适用激光光源	EEL, VCSEL, DPSSL, 光纤激光器等



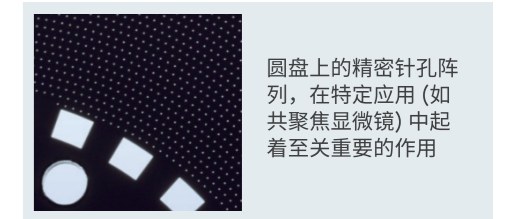
**夏克-哈特曼阵列**

技术指标	
材质	熔融石英、硅
透镜直径	30 μm - 2.0 mm
F值 (F#)	F/5 - F/100 (典型值)
有效焦距	1 - 100 mm (典型值)
波前误差 (表面轮廓偏差, 均方根误差)	10 - 50 nm (典型值)
阵列尺寸	可根据客户需求定制
增透膜 (AR)	UV, VIS, NIR



**针孔透镜阵列**

技术指标	
圆盘直径	≤ 160 mm
材质	熔融石英
针孔/透镜图样	可根据客户需求定制
增透膜 (AR)	UV, VIS, NIR
铬涂层	可根据客户需求定制



**微透镜阵列**

技术指标	
材质	玻璃基底聚合物 (PoC)
透镜类型	凸面、凹面、自由曲面 包含或不包含光圈 (金属掩膜)
透镜间距/直径	10 μm - 2 mm
透镜失高 (SAG)	2 - 450 μm
对准精度	≤ 5 μm 透镜对透镜、透镜对光圈 (同侧/对侧)

